

專利局動態

[韓國]

韓國設計公開認證系統 (Design Notice Certification System) 正式啟用

韓國專利局和韓國設計振興院 (Korea Institute of Design Promotion, KIDP) 於 2013 年 7 月 18 日為設計公開認證系統的正式推出共同舉辦了公開發表儀式，宣示促進設計專利權的保護。

一項設計可透過設計公開認證系統認證其設計人和創作日期，以防設計遭到仿冒。認證可於設計專利申請案提出前取得，過程相當容易。韓國專利局會採用經由此一系統公開的設計案，作為審查設計申請案時的參考，僅有設計人能為其設計進行登記及取得認證，並且該設計專利申請案必須由設計人在設計公開後 6 個月內提出。韓國專利局期待設計公開認證系統在防止設計專利侵權方面能發揮極大功效，並表示將繼續規劃推出各類系統和政策以確保公平市場秩序，使設計的創新能蓬勃發展。

資料來源：“Korean Intellectual Property Office co-hosts inauguration ceremony for Design Notice Certification System,” Wonjon Minute No. 221. 2013 年 7 月。
<http://wonjon.com/contents/en/megazine/minute_content.php?researcher_no=221>